# **DISPLAY DEVICE**

Patent Number:

JP59050401

Publication date:

1984-03-23

Inventor(s):

TANIGUCHI TAKASHI; others: 01

Applicant(s)::

TORAY KK

Requested Patent:

3 JP59050401

Application Number: JP19820159595 19820916

Priority Number(s):

IPC Classification:

G02B1/10; G02F1/133; H01J29/89

EC Classification:

Equivalents:

#### **Abstract**

PURPOSE: To improve the sharpness of the image of an image display device by providing reflection preventive layers consisting of two or three layers of which the respective layers satisfy specific conditions on the surface of a display image screen or the front surface plate thereof. CONSTITUTION: A display device has the reflection preventive films which are the reflection preventive films consisting of two or three layers and obtd. by coating the respective layers in liquid form and drying or curing the same, and of which the respective layers satisfy the conditions to be described later on a display image plane or the front surface thereof. The two-layered reflection preventive films are the reflection preventive films wherein the 1st layer of the reflection preventive films has the refractive index higher than the refractive indices of the base material in contact with said 1st layer and the 2nd layer provided on the 1st layer and the film thicknesses of the 1st layer and the 2nd layer satisfy the conditions of the equation I. The three-layered reflection preventive films are the reflection preventive films wherein the refractive index of the 1st layer of the reflection preventive film is higher than the refractive index of the transparent base material layer in contact therewith and lower than the refractive index of the 2nd layer provided on the 1st layer, and further the 3rd layer has the refractive index lower than the refractive indices of the 1st layer and the 2nd layer and the film thicknesses of the 1st layer, the 2nd layer and the 3rd layer satisfy respectively the conditions of the equation II.

Data supplied from the esp@cenet database - 12

## (19) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

# <sup>®</sup> 公開特許公報 (A)

昭59-50401

⑤ Int. Cl.³
G 02 B 1/10
G 02 F 1/133
H 01 J 29/89

識別記号

1 1 0

庁内整理番号 8106-2H 7348-2H 6523-5C **珍公開** 昭和59年(1984) 3 月23日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 7 頁)

#### **公表示装置**

20特

顧 昭57—159595

②出 願 昭57(1982)9月16日

⑩発 明 者 谷口孝

大津市園山1丁目1番1号東レ 株式会社滋賀事業場内 ⑩発 明 者 実生治郎

大津市園山1丁目1番1号東レ

株式会社滋賀事業場内

⑪出 願 人 東レ株式会社

東京都中央区日本橋室町2丁目 2番地

U AN 1

1. 発明の名称

表示装置

#### 2. 特許請求の範囲

(1) 表示順面および/またはその前面板の表面に2層または3層からなるそれぞれが液状で塗布され、乾燥および/または硬化によつて得られる反射防止膜であつて、かつ前配反射防止膜の各層がそれぞれ次の条件を満す反射防止膜を有することを特徴とする表示装置。

改 2 層反射防止膜

反射防止膜の逃材側の層(第1層)はこれと接する基材層と第1層の上に設けられた層(第2層)とのいずれよりも高い屈折率を有し、第1層および第2層の膜厚がそれぞれ次の条件を満す反射防止膜。

第 1 層 
$$\frac{m}{4} \lambda \times 0.7 < n_1 d_1 < \frac{m}{4} \lambda \times 1.3$$

第 2 暦 
$$\frac{n}{4} \lambda \times 0.7 < n_2 d_2 < \frac{n}{4} \lambda \times 1.3$$

( とこで n<sub>1</sub>, n<sub>2</sub> は各々第1層, 第2層の屈折率, d<sub>1</sub>, d<sub>2</sub> は各々第1層, 第2層 臨膜厚(nm単位), m は正整数, n は奇の正整数, λ は可視周辺領域 内で選ばれる任意の基準波長(nm単位) である)

#### 每 3 層反射防止膜

反射防止膜の透明基材側の層(第1層)の屈折率はこれと接する透明基材層よりも高く,かつ第1層の上に設けられた層(第2層)よりも低い配折率を有し、さらに前記第2層の上に設けられた層(第3層)は第1層および第2層よりも低い屈折率を有し、第1層、第2層および第3層の膜厚がそれぞれ次の条件を満す反射防止膜。

第 1 居 
$$\frac{\ell}{4}$$
  $\lambda \times 0.7 < n_1 d_1 < \frac{\ell}{4}$   $\lambda \times 1.3$ 

第 2 層 
$$\frac{m}{4} \lambda \times 0.7 < n_2 d_2 < \frac{m}{4} \lambda \times 1.3$$

第 5 層 
$$\frac{n}{4} \lambda \times 0.7 < n_3 d_3 < \frac{n}{4} \lambda \times 1.3$$

[ ことで n 1, n 2, n 4 体 各々第1層。第2層,第3 層の加折率, d,,d2,d3は 各々第1層,第2層, 第3層の腹厚(nm単位), ℓは正整数,mは正 整数,nは奇の正整数,↓は可視周辺領域内で選 ばれる任意の基準波艮(nm単位)である。

### 発明の詳細な説明

本発明は反射防止膜を有し、鮮明な高像を与え る「像表示装置に関するものである。

放送受信用でレビに代表される魔像表示装置は コンピュータ広用情報システムの展開で近年急激 化多様化が進行している。ここで画像とは,文字, 数字,図形などの部止および運動値像であつて人 間が視覚的に感知し得るものを指す。かかる画像 表示装置(以下単に表示装置という)は,外光側 御(外光の光路中において目に入る光麗を側 御す る)または発光制御(発光体の入力エネルギーを 制御する)方式により情報を視覚化し、直視また は投写によつて画像とするものである。これらの 例としては陰極線質(CRT),レーザディスプ

レイ,ホトクロミックディスプレイ,エレクトロ クロミックディスプレイ,液晶ディスプレイ,ブ ラズマデイスプレイ,発光ダイオードディスプレ イ,ライトバルプなどがある。

これらの表示装置の画像を読みとる場合,画像 表示のため以外の光線が目に強く感じられること は情報の正確・迅速な感知を妨げるばかりでなく。 目の疲労,神経の消耗への影響が大である。

従来より上記問題点を解決する目的で種々の試 みがなされており、たとえば表示装置の表面ある いはその表面付近に設置したフィルターなどの表 面を化学エッチング, サンドプラスト, 途料のコ ーティングなどによつて表面を租面化し、艶消し 状にして光を風反射させることによつて外光から の反射画像を小さくする方法などが行なわれてい る。

しかしこの場合、表示画面の解像度の低下が大 きく,満足できるものではない。

一方,解像度を上げ,さらに反射防止効果を高 からしめる目的で真空蒸着法による反射防止層の

形成が試みられている。

この蒸着法により形成された反射防止膜は用途 によつては次のような問題点がある。

- (1) 高度の真空度を要するために処理すべき基 材の大きさ,材料に制限を生ずる。また製造 時間が長くなり、生産性、経済性が低下する。
- (2) 通常かなりの加熱を要し、基材によつては 変形,分解などの問題を生ずる。
- (3) 使用される被膜形成材料は主として無機酸 化物であり、緻密な膜を構成する反面。プラ スチック基材の場合には線膨張係数の差によ る耐熱性,付着性の低下を生じ易い。

本発明者らは、これらの問題点を解決するべく 鋭意検討した結果,以下に述べる本発明に到達し た。

すなわち本発明は,表示画面および/またはそ の前面仮の表面に2層または3層からなるそれぞ れが液状で流布され、乾燥および/または硬化に よつて得られる反射防止膜であつて、かつ前記反 射防止膜の各層がそれぞれ次の条件を満す反射防

止膜を有することを特徴とする表示装置に関する ものである。

# DL 2層反射防止膜

反射防止膜の基材側の層(第1層)はこれと接 する遊材層と第1層の上に設けられた層(第2層) とのいずれよりも高い屈折率を有し,第1層およ び第2層の膜厚がそれぞれ次の条件を満す反射防 止膜。

第 1 層 
$$\frac{m}{4} \lambda \times 0.7 < n_1 d_1 < \frac{m}{4} \lambda \times 1.3$$

第 2 層 
$$\frac{n}{4} \lambda \times 0.7 < n_2 d_2 < \frac{n}{4} \lambda \times 1.3$$

( ととで n,, nz は各々第 1 層, 第 2 層の屈折率, d,,d, は各々第1層,第2層の膜厚(nm単位), n は正整数, n は奇の正整数, λ は可視周 辺領域 内で選ばれる任意の基準波長(nm単位)である〕

### 3 層反射防止膜

反射防止膜の透明基材側の層(第 1 層)の屈折

率はこれと接する透明悲材層よりも高く,かつ第 1 層の上に設けられた層(第 2 層)よりも低い 屈 折率を有し,さらに前記第 2 層の上に設けられた層(第 3 層)は第 1 層 および第 2 層よりも低い 屆 折率を有し,第 1 層,第 2 層 および第 3 層の膜厚がそれぞれ次の条件を満す反射防止膜。

第 1 層 
$$\frac{\ell}{4} \lambda \times 0.7 < n_1 d_1 < \frac{\ell}{4} \lambda \times 1.5$$
  
第 2 層  $\frac{m}{4} \lambda \times 0.7 < n_2 d_2 < \frac{m}{4} \lambda \times 1.5$   
第 3 層  $\frac{n}{4} \lambda \times 0.7 < n_3 d_5 < \frac{n}{4} \lambda \times 1.3$ 

「ここで n, n, n, n, d 各々第1層, 第2層, 第3層の屈折率, d, d, d, d 各々第1層, 第2層, 第3層の膜厚(n m単位), l は正整数, m は正整数, n は奇の正整数, l は可視周辺領域内で選ばれる任意の基準波長(n m単位)である。 ]

板を使用することが好ましい。また円偏光機能を有する板をはさみ、他の透明基材と組み合わせた複合板も同様を目的に使用することが可能である。さらには本発明の反射防止膜を有する基材を前述の円偏光機能を有する板に貼り合わせた複合板として使用することもできる。

さらに前面板として使用する場合には板状で用いられるほか、表示装置の前面形状に合わせた形状でも用いられる。また後者における使用においてはとくにブラスチック基材の場合、板状のものを射出成形、圧縮成形、真空成形、鋳込重合成形などにより表示装置の前面形状に合わせて成形加工して用いることができる。

本発明の表示装置はこれらの光の透過してくる 基材表面に2層または3層からなるそれぞれが液 状で塗布されて得られる反射防止膜で被覆された ものである。

上記の反射防止性を付与させる被膜を形成する 液状組成物としては被膜形成性物質のみでなる場 合の他、必要な強布作業性を付与するために各種 本発明にいう表示装置とは、前述の各種表示装置の他に、上記装置あるいは機器の前面に該反射防止膜を有する前面板ないしはフィルターを装着したものも含まれる。

機器、装置の表示板あるいは前面板は無色ある いは着色された状態で使用される。

本発明の表示板あるいは前面板は無着色の場合においては可視光線透過率が80%以上がラスである。これらの材料としては、たとえばガラス・メチルメタクリレート樹脂もしくはその共重合分に、ボリカーボネート樹脂、スチルとなった。 歯脂、塩化ビニル樹脂、スチルとなるの共重合樹脂、不飽和ポリエステル樹脂、ボリエステル樹脂、ボリエステル樹脂、ボリエステル樹脂、ボリエステル

とくに前面板を表示装置の表面から空気層を介して装着する場合には、前面板を通過した光線が表示装置の表面によつて反射し、さらにその光線が前面板を通過して目に入ることを防止する目的で前面板に偏光機能、とくに円偏光機能を有する

の揮発性溶媒を含んだものも用いるとができる。 ことがでは、 ことがである。 ことがである。 ことがである。 であれば、 がのであれば、 がのであれば、 がのであれば、 がのであれば、 がのであれば、 がのであれば、 がのであれば、 がのであれば、 がのであれば、 がのである。 での有いないが、 はいいが、 はいが、 はいいが、 はいが、 はいいが、 はいが、 は

2層反射防止膜の場合

反射防止性の被膜のうち第1層として最初に途布される被膜は第1層と接する基体と第2層のいずれよりも0.03以上、好ましくは0.05以上高い屈折率を有するものが用いられる。

また3層反射防止膜の場合

反射防止性の被膜のうち第1層として最初に途布される被膜は第1層と接する基体と第3層のいずれよりも003以上,好ましくは005以上的い風折率を有するものが用いられる。また第2層

として流布される披腹は第2層と接する第1層よりも0.03以上,好ましくは0.05以上高い屈折率を有するものが用いられる。

2 層および3 層反射防止膜の各層の塗布にあたつては各種の化学処理,物理処理を各々と接する層に適用することで付着性を向上させることもできる。

液状組成物が微布された悲材を加熱、光照射、 紫外線ないし赤外線照射、電子線、X線などの放 射線照射することによつて上記の各層を別個にま たは一度に乾燥かよびまたは硬化させる。

かかる被膜形成物質としてはそれから形成された被膜が屈折率に関する要件を満たするのであり、かつそれ自身ないしはそれが溶媒に分散またはで移媒に分散またはでものでなが、とくに有機材料ないしは有機材料中に透明性をそこなわない程度の無機不働やであるものが、は、は、ないのではないのでは、ないでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、な

クリル系を含むビニル系共重合体,ポリエステル (アルキトを含む) 系重合体, 繊維案系重合体, ウレタン系重合体, およびこれらを硬化せしめる 各種の硬化剤, 硬化性官能基を有する組成物など 透明性があり無機系数粒子を安定に分散せしめる 各種の有機材料が使用可能である。さらに有機 換されたケイ素系化合物をこれに含めることがで きる。これらのケイ素系化合物は一般式

$$R_b^1 R_b^2 Si X_{4-(a+b)}$$

(ここで R<sup>1</sup>, R<sup>2</sup> は各々アルキル基, アルケニル基, アリル基, またはハロゲン基, エポキン基, アミ ノ基, メルカプト基, メタクリルオキン基ないし シアノ基を有する炭化水素基。 X はアルコキシル, アルコキシアルコキシル, ハロゲンないしアシル オキン基から選ばれた加水分解可能な置換基。 a, b は各々 0 , 1 または 2 でかつ a + b が 1 または 2 である。)

であらわされる化合物ないしはその加水分解生成 物である。 いられる。

また無機系微粒子を分散させた有機材料としては一般に無機系微粒子が高屈折率を有するため有機材料単独で用いられる場合よりも低屈折率のものも用いられる。上記に述べた有機材料の他,ア

これに分散される無機化合物としては アルミニウム, チタニウム, ジルコニウム, アンチモンなどの金属元素の酸化物が好ましく用いられる。これらは微粒子状で粉末ないしは 水および / またせての他の容媒中へのコロイド状分散体として提供されるものである。これらは上記の有機材料または有機ケイ素化合物中に混合分散される。

ウムテトラーn-プロポキシド, ジルコニウムテ トラー n ~ プト キシド,ジルコニウムテトラー sec ープトキシド,ジルコニウムテトラーtertープト キシドなどの金属アルコレート化合物,さらには ジーイソプロポキシチタニウムピスアセチルアセ トネート,ジープトキシチタニウムビスアセチル アセトネート, ジーエトキシチタニウムビスアセ チルフセトネート, ビスアセチルアセトンジルコ ニウム, アルミニかムアセチルアセトネート, ア ルミニウムジーn-プトキシドモノエチルアセト アセテート。 アルミニウムジーュープロポキシド モノメチルアセトアセテート,トリーn-プトキ シドジルコニウムモノエチルアセトアセテートな どのキレート化合物,さらには炭酸ジルコニール アンモニウム,あるいはジルコニウムを主成分と する活性無機ポリマなどをあげることができる。 上記に述べた他に、屈折率が比較的低いが上記の 化合物と併用できるものとしてとくに各種のアル キルシリケート類もしくはその加水分解物,微粒 子状シリカとくにコロイド状に分散したシリカゲ

ルが用いられる。

一方, 2層反射防止膜の第2層および3層反射 防止膜の第3層として用いられる材料としては上 記の有機材料および/または無機化合物のうち相 対的に第1層より低い屈折率の被膜を形成するも のが用いられ、好ましい例としては有機材料とし ては芳香環を含まないアクリル系を含むビニル系 共重合体、フツ索置換された各種ポリマ、芳香環 を含まないポリエステル(アルキドを含む)系派 合体、被維索系誘導体、シリコーン系ポリマ、炭 化水素系ポリマないしはこれらのプレポリマまた はこれらのうち硬化性官能基を有するものと硬化 削から成る組成物がある。また無機系材料として は芳香環を含まない有機置換されたケイ素化合物。 各種アルキルシリケート類。微粒子状シリカとく にコロイド状に分散されたシリカゾルが好ましく 用いられる。

上記の第1層, 第2層または第3層に用いられる各種材料は, 1種または2種以上を透明性を低下させない範囲で併用することができる。

これらの組成物は通常揮発性溶媒に希釈して塗布される。溶媒として用いられるものは,とくに限定されないが,使用にあたつては組成物の安定性,基材に対する淵れ性,揮発性などを考慮して決められるべきである。また溶媒は1種のみならず2種以上の混合物として用いることも可能である。

本発明の各層のコーテイング組成物中には、塗布時におけるフローを向上させる目的で各種の界面活性剤を使用することも可能であり、とくにジメチルシロキサンとアルキレンオキシドとのプロックまたはグラフト共重合体、さらにはフッ紫系界而活性剤などが有効である。

さらに耐候性を向上させる目的で各層中に紫外 線吸収剤,また耐熱劣化向上法として酸化防止剤 を添加することも容易に可能である。

このようにして塗布された各層のコーティング 組成物は段階的に加熱硬化および/または乾燥することもできるし、下層の途膜を予備硬化および /または乾燥した後、次の層をコーティングし、 加熱硬化および/または乾燥することも可能である。加熱方法としては熱風,赤外線などで行なうととが可能である。また加熱温度は適用される透明基体および使用されるコーティング組成なよつて決定されるべきであるが,通常は50~250で,より好ましくは60~200でが使用される。これより低温では硬化または乾燥が不十分であり,またこれより高温になると熱分解などが起こつて黄変などの問題点を生ずる。

さらに硬化性官能基,たと名は重合体もしくはオリゴマ中の2 重結合などを利用して紫外線,電子線,r線などの放射線を用いて硬化させることもできる。

また本発明の各層の膜厚はコーティング組成物の固形分およびコーティング方法さらにはコーティング条件によつてコントロールされるものである。

前述の表示板および前面板は該裁材上に付着性, 硬度,耐薬品性,耐久性,染色性などの諸物性を 向上,付与させる目的で被優材を適用したものを 用いるとともできる。ただしこれらの被覆材で被 優された基体(透明基材)は、前記透明基材に関 し与えられたと同様の透明性を有していることが 必要である。

とくに硬度向上のためにはこれまでブラスチックの表面高硬度化被膜として知られる各種の材料を適用したものを用いることができる。(USP3.894.881, 特公昭51-24368, 特開昭52-112698, USP4.211.823)

本発明による表示装置は、画像形成面における外部からの光線反射を防止するとともに解像度を低下させないものであり、たとえばコンピュータのデイスプレイのような近距離から画面を見る場合において長時間見ていても眼の疲労を防止するなどの効果が発揮されるので、コンピュータ、計器、医療機器などの表示装置用に極めて有効である。

以下,実施例により本発明の内容を説明するが これに限定されるものではない。

実施例1

ール分別コロイド状シリカ133gとアルミニウムアセチルアセトネート 0.4gを添加し十分に攪拌混合してコーテイング組成物を得た。

# (3) 資布およびキュア

アンバー色に着色されたポリメチルメタクリレート注型板からなるブラウン管の前面板をはいた洗剤で洗剤後、前記第1届コーテイングを破しり3℃の熱風を操機で60分間加熱後、プロの熱水に60分間浸漬後、水高を窒素プロで除去した後、さらに93℃で60分間加熱をでかた。ついて第1層と同様に浸渍とでからいて第1層と同様に浸渍とでし、93℃の熱風を燥内で2時間加熱を増りて2時間加熱を発力でし、93℃の熱風を燥内で2時間加熱を対し、93℃の熱風を燥内で2時間加熱を対し、93℃の熱風を燥

### (4) 試験結果

得られたポリメチルメタクリレート前面板の 全光線透過率は 4 2.6 % であつた。また未コートのポリメチルメタクリレート注型板の全光線 (1) 第1層コーティング組成物の調製

- (2) 第 2 層 コーティング組成物の調製
  - (a) シラン加水分解物の調製

ァーグリンドキンプロピルトリメトキシンラン23.6gに001規定塩酸水溶液5.4gを10℃で満下混合した。 満下終了後,室温にてさらに1時間攪拌を行なつて,シラン加水分解物を得た。

(b) コーティング組成物の調製

上記(2)の(a)で調製したシラン加水分解物 6.9.4 gに、nープロペノール 2 6 0 g, 水1 1 1 g, エチルセロソルプ 3 2.0 gを加えよく攪拌した後、(1)で使用したと同じメタノ

透過率は 4 1.5 % であつた。 なお第 1 層の 屈折率は 1.7 6 , 膜厚は 4 3 nm , また 第 2 層の 屈 折率は 1.4 3 , 膜厚は 9 2 nm であつた。

また第1層と接する基材層(ポリメチルメタ クリレート注型板)の屈折率は1.49であつた。 実施例2

以下に述べるアンダーコートしたポリメチルメ タクリレート前面板を使用する以外はすべて実施 例1と全く同様に行なつた。

- (1) アンダーコート組成物の調製
  - (a) ビニルトリエトキシシラン

加水分解物の調製

ピニルトリエトキンション260gに酢酸20gを添加し、20cにコントロールしながら005規定塩酸水溶液74gを攪拌下に滴下混合して、加水分解物を得た。

(b) メチルトリメトキシシラン

加水分解物の調製

メチルトリメトキシシラン 3 7.2 g 化酢酸2.8 g を添加し,20 c にコントロールしな

特開昭59-50401(フ)

がら 0.0 1 規定塩酸水溶液 1 4.7 g を攪拌下 に滴下混合して,加水分解物を得た。

#### (c) 強料の調製

前記(a),(b) で調製したそれぞれのシラン加水分解物を混合し、さらにキシレン8g、酢酸プチル2g、シリコーン系界面活性剤 0.15g、酢酸ソーダ 0.2gを添加し、均一に溶解させて塗料とした。

(2) アンダーコートの塗布, キュア および前処理

前項(1)で調製したアンダーコート組成物を実施例1で使用したと同じポリメチルメタクリレート前面板に浸漬法(引き上げ速度 2 0 m/分)で塗布し、9 0 での熱風乾燥機で2時間加熱キュアした。得られた注型板をさらに1 0 多のカセイソーダ水溶液中に30 でで5 分間浸渍処理して、基材とした。

#### (3) 試験結果

得られたポリメチルメタクリレート前面板の 全光線透過率は 4 3.9 まであり、ほとんど反射 が認められないほどの反射防止効果があつた。 また得られた前面板を + 0 0 0 0 の スチールゥー ルにて耐摩耗性を調べたところ、摩耗後もほと んど傷発生は認められなかつた。

さらに得られた前面板をコンピュータに装着し、画面の読み取りテストを行なつたところ、画面からのちらつき(フリッカー)が著しく減少し、外部からの光線反射もほとんどなく、眼の疲労をほとんど感じさせない表示装置となつた。

特許出願人 東 レ 株 式 ム 払